



Revue scientifique et technique de la Direction des applications militaires

- 3** EDITORIAL
J. Salvy
- 5** FAISCEAUX DE PARTICULES ET APPLICATIONS
FAISCEAUX DE PARTICULES ET APPLICATIONS
J. L. Uzureau
- 15** FAISCEAUX D'IONS ET DE NEUTRONS DE BASSE ENERGIE ET LEURS UTILISATIONS
G. Grenier
- 25** FAISCEAUX D'IONS LOURDS ET PROPRIETES DE SURFACE DES MATERIAUX
P. Baclet, J-L. Flament, P. Jegou, J. J. Voignier
- 35** INTERACTION DES IONS LOURDS RAPIDES AVEC LES MATERIAUX ISOLANTS
J-M. Costantini
- 49** PARTICULES CHARGÉES DE L'ESPACE ET MATERIAUX ELECTRONIQUES
Y. Patin
- 59** INTERACTIONS NUCLEAIRES DE PARTICULES LEGERES AUX ENERGIES INTERMEDIAIRES
O. Bersillon, J-L. Flament, J. Fréhaut
- 71** FAISCEAUX ISOMERIQUES : VERS UNE NOUVELLE PHYSIQUE
P. Delbourgo, D. Goutte
- 81** ACTUALITES
- 81** UNE MESURE D'ABSORPTION SPECTRALE SUR PHEBUS
J. Bruneau
- 83** LA MODELISATION MOLECULAIRE : UN OUTIL DE PREDICTION DES PROPRIETES OPTIQUES DES MATERIAUX
J-P. Dognon, C. Deleuze
- 89** UNE VOIE VERS LA METALLISATION DE L'HYDROGENE
S. Bernard, P. Loubeyre, G. Zérah
- 91** DMILL : LA FILIERE ELECTRONIQUE POUR DES ENVIRONNEMENTS RADIATIFS EXTREMES
M. Roumégère, J-L. Leroy, O. Flament, J.L. Autran
- 94** RESUMES